

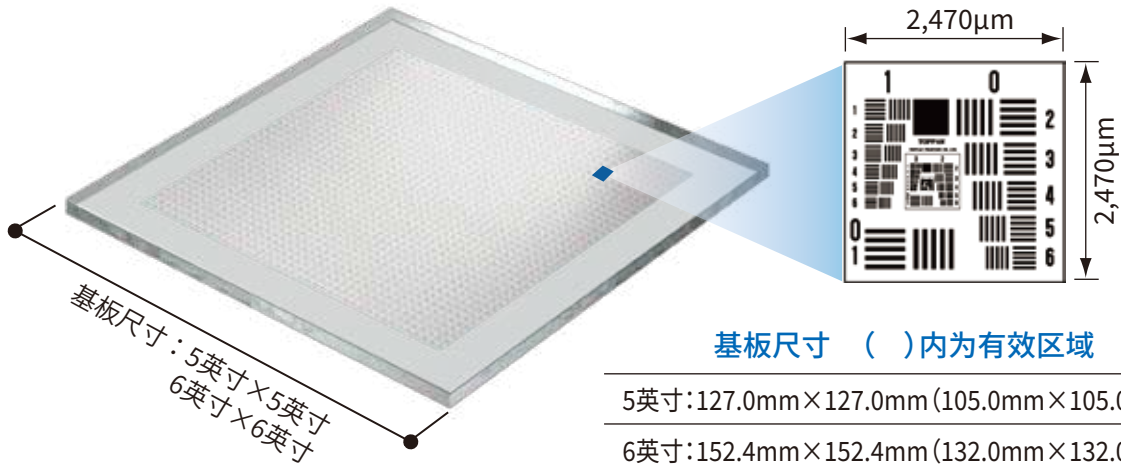
适用于设备质量控制和分辨率确认等应用

凸版印刷测试图

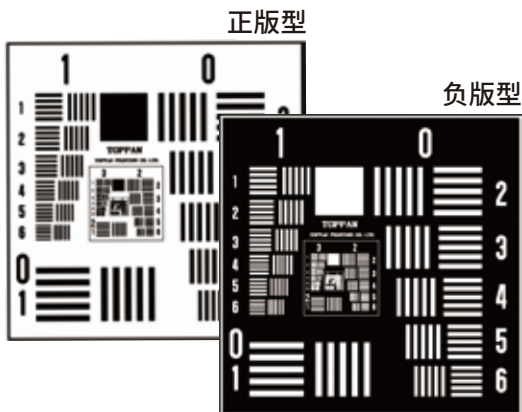
在高纯度的玻璃基板上用铬形成基本形状图案的光掩模。

可提供正版型及负版型。

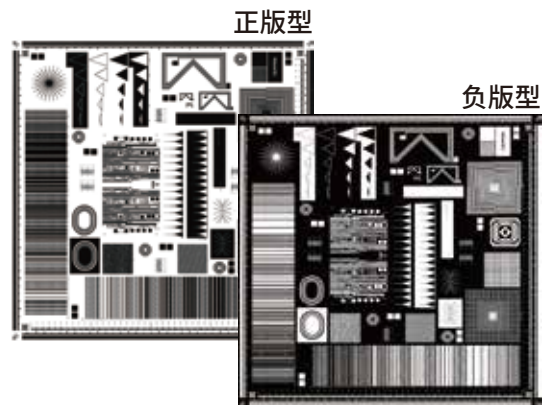
用于装置的精度控制、分辨率检查以及选择光致抗蚀剂时的评价基准等用途。



模式:No.1



模式:No.2



除了上述标准型号外，也可以制作配置客户要求图案的定制型号。

TOPPAN PHOTOMASK CO., LTD.

e-mail : photomask@toppan.co.jp